

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載  
 【部門区分】第 2 部門第 2 区分  
 【発行日】平成23年6月2日 (2011.6.2)

【公表番号】特表2010-527794(P2010-527794A)  
 【公表日】平成22年8月19日 (2010.8.19)  
 【年通号数】公開・登録公報2010-033  
 【出願番号】特願2010-508817(P2010-508817)  
 【国際特許分類】

**B 2 3 K 1/20 (2006.01)**

**B 2 3 K 31/02 (2006.01)**

【F I】

B 2 3 K 1/20 H

B 2 3 K 31/02 3 1 0 B

【手続補正書】  
 【提出日】平成23年3月10日 (2011.3.10)  
 【手続補正 1】  
 【補正対象書類名】特許請求の範囲  
 【補正対象項目名】請求項 1  
 【補正方法】変更  
 【補正の内容】  
 【請求項 1】

プロセス室における基体の処理のためのプロセスガスの濃度を制御するにあたり、液体を、キャリアガスの通された泡を用いてバブラー中で気化する方法であって、バブラー中において所定の一定の内部圧力を発生させて、そして、その後、所定の蒸気圧を調整するためにバブラー内で気化される媒体の温度を調節しながら同時に、バブラー中へキャリアガスを導入することを特徴とする上記方法。

【手続補正 2】  
 【補正対象書類名】明細書  
 【補正対象項目名】0 0 0 6  
 【補正方法】変更  
 【補正の内容】  
 【0 0 0 6】

本発明が基づく上記の課題は、冒頭の述べたタイプの方法において、バブラー中において所定の一定の内部圧力を発生させて、そして、その後、所定の蒸気圧を調整するためにバブラー内で気化される媒体の温度を調節しながら同時に、バブラー中へキャリアガスを導入することによって解決される。